# 基于表面阻抗边界条件的等离子体薄涂层电磁散射 的时域有限差分分析<sup>\*</sup>

杨利霞1); 马辉1) 施卫东2) 施丽娟3) 于萍萍1)

(江苏大学计算机科学与通信工程学院通信工程系,镇江 212013)
 2)(江苏大学流体机械工程技术研究中心,镇江 212013)
 3)(江苏大学理学院物理系,镇江 212013)
 (2012年6月14日收到;2012年7月11日收到修改稿)

基于表面阻抗边界条件时域有限差分 (FDTD) 方法研究了一维斜入射情况下非磁化等离子体薄涂层涂敷金属 材料的电磁散射特性,该方法忽略对薄层背景材料进行网格剖分,大大减少了计算量.首先推导了理想导体涂敷等 离子体薄涂层的表面阻抗频域表达式,然后代入边界条件并变换到时域,再用分段线性递推卷积方法将时域表达式 离散得到 FDTD 迭代式.编程计算了垂直及斜入射情形下的平行极化和垂直极化反射系数,通过验证算例与解析解 对比,结果表明该方法的准确性和有效性.最后利用该方法分析了不同入射角对反射系数的影响.

关键词:时域有限差分方法,表面阻抗边界条件,非磁化等离子体薄涂层 PACS: 41.20.Jb, 42.68.Mj DOI: 10.7498/aps.62.034102

#### 1引言

飞行器以超音速再入大气层的过程中与大气 强烈作用,表面的气体被电离形成等离子体鞘层, 等离子体鞘层对电磁波的散射作用,导致飞行器 再入过程中出现一段时间的通信中断,这对飞行 器的回收安全造成了很大危胁<sup>[1,2]</sup>.一般情况下, 目标飞行器表面分布的等离子体鞘层厚度相对 于飞行体电尺寸而言比较薄,所以研究等离子体 薄涂层电磁特性,对于理解再入过程中通信中断 现象及提出解决方案具有很重要的理论及现实 意义.

对于常规介质情况下的基于时域有限差分 (FDTD)方法薄涂层电磁散射的研究,目前主要有 粗细网格剖分法<sup>[3]</sup>、节点修正等效参数方法<sup>[4]</sup>及 表面阻抗边界条件 (SIBC) 方法<sup>[5-7]</sup>等. 对于色散 有耗介质, 文献 [8] 利用节点修正等效参数方法拓 展处理了色散介质薄涂层电磁散射研究, 但这种方 法处理复杂等离子体介质时, 将耗费大量的内存资 源, 而且编程复杂度较高. 本文运用文献 [5] 提出的 表面阻抗边界条件方法成功地研究了等离子体薄 涂层的电磁散射特性. 该方法忽略对薄层背景材料 进行网格剖分, 大大减少了计算量.

以平行极化为例,基于表面阻抗边界条件,先 推导了理想导体涂敷等离子体薄层的表面阻抗频 域表达式,将它代入到边界条件中并变换到时域, 再用分段线性递推卷积 (PLRC)方法<sup>[9]</sup>将时域表 达式离散化得到 FDTD 迭代式.垂直极化处理过程 同理.通过验证算例中数值解与解析解对比,验证 了该方法的准确性,表明了基于表面阻抗边界条件 处理非磁化等离子体薄涂层电磁散射的 FDTD 方

\* 国家自然科学基金(批准号: 61072002)、教育部高等学校博士点科研基金(批准号: 20093227120018)、江苏省第八届"六大人才高峰计划"(批 准号: 2011-DZXX-031)和江苏省博士后基金(批准号: 1201001A)资助的课题。

© 2013 中国物理学会 Chinese Physical Society

http://wulixb.iphy.ac.cn

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: lixiayang@yeah.net

法是有效的.

2 金属表面等离子体薄层的表面阻抗 边界条件及表达式推导

#### 2.1 非磁化等离子体表面阻抗边界条件简述

等离子体介电常数为 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r(\omega)$ ,非磁化等离子体的相对介电常数<sup>[10]</sup>为标量

$$\varepsilon_{\rm r} = 1 - \frac{\omega_{Pe}^2}{\omega^2 + v_e^2} - j \left( \frac{v_e}{\omega} \frac{\omega_{Pe}^2}{\omega^2 + v_e^2} \right), \qquad (1)$$

表面阻抗边界条件 [11] 为

$$\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{E} = \boldsymbol{n} \times (Z_s J_s), \qquad (2)$$

在频域,  $J_s = n \times H$  随即得到:

$$\boldsymbol{E}_{tan}(\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{Z}_{s}(\boldsymbol{\omega}) \big[ \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{H}_{tan}(\boldsymbol{\omega}) \big], \quad (3)$$

得到时域的卷积形式

$$\boldsymbol{E}_{tan}(t) = Z_s(t) * [\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{H}_{tan}(t)].$$
(4)

(5)

#### 2.2 等离子体薄层表面阻抗及边界条件表达 式分析

平行极化和垂直极化波斜入射到理想导体背景的等离子体薄层如图 1(a) 和图 1(b) 所示:

以平行极化电磁波斜入射为例,由电磁波传播 理论,离基导体板距离为 d 处的输入阻抗,即表面 阻抗为

$$Z(\boldsymbol{\omega}) = Z_1(\boldsymbol{\omega})\cos\theta_i \frac{Z_2(\boldsymbol{\omega})\cos\theta_t + jZ_1(\boldsymbol{\omega})\cos\theta_i\tan(k_1z\cos\theta_i)}{Z_1(\boldsymbol{\omega})\cos\theta_i + jZ_2(\boldsymbol{\omega})\cos\theta_t\tan(k_1z\cos\theta_i)},$$

式中,  $Z_1(\omega) = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$  是等离子体特性波阻抗;  $Z_2(\omega)$  是底层物质特性波阻抗;  $k_1 = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$  是等离子体波

数;与以上图形对应, $\theta_i = \phi$ ,空气入射角是 $\theta$ ; *d* 是等离子体薄层厚度,数值取 cm 或 mm 级.

等离子体薄层与理想导体模型如图 2 所示.





图 1 (a) 平行极化 TMz 波; (b) 垂直极化 TEz 波



图 2 等离子体薄层与理想导体材料模型

图 2 中 *E*<sub>tan</sub> 和 *H*<sub>tan</sub> 代表边界的切向电场和 磁场.由于背景材料是理想导体,介质波阻抗满足 *Z*<sub>2</sub> = 0,所以等离子体表面输入阻抗变为

$$Z = jZ_1 \cos \theta_1 \tan(k_1 d \cos \theta_i).$$
 (6)

在图 2 中取边界法向分量为轴正向, 即  $n = e_z$ , 则 (3) 式变为

$$E_x = -Z(\boldsymbol{\omega})H_y, \tag{7}$$

$$E_y = Z(\boldsymbol{\omega}) H_x. \tag{8}$$

为方便数值计算,在(6)式中,运用正切连续的 有理近似<sup>[6]</sup>

$$\tan(x) \approx f(x) = \sum_{s=1}^{M} \frac{a_s x}{1 - q_s x^2},$$
(9)

此处  $q_s = \frac{4}{(2s-1)^2 \pi^2}$  是为了正确地得到正切函数的极点. 同时,  $a_s$  的取值用来保证有理近似的零点与正切函数  $\tan(x)$  的零点相等. 通过取定 M 的值, 得到 M 个奇点  $q_s$ ,  $s = 1, \dots, M$ . 和正切函数的M 个零点  $z_s = (s-1)\pi$ ,  $s = 1, \dots, M$ . 注意到正切的第一个零点  $z_s = 0$  已经包含在有理式 (8)中,故而有 $f(z_s) = 0$ ,  $s = 2, \dots, M$ . 这种方法的下一步工作是求得一组线性方程组的解, 此解为系数  $a_s$ . 辅助方程取为  $f(x_0) = \tan(x_0)$ , 本论文得到的有理近似 $(M = 20, x_0 = \pi/4)$  图形如图 3 所示.



图 3 正切函数有理近似 (M = 20, x<sub>0</sub> = π/4)

这样 (6) 式变为

$$Z = jZ_1 \cos \theta_i \tan(k_1 d \cos \theta_i)$$
  

$$\approx jZ_1 \cos \theta_i \sum_{s=1}^M \frac{a_s x}{1 - q_s x^2}.$$
(10)

根据折射定律有

$$\cos \theta_i = \sqrt{1 - \left(\frac{\sin \theta}{n}\right)^2},$$
$$n = \sqrt{\varepsilon_{\rm r}},$$
(11)

θ 为空气中的入射角.将 (10), (11) 式代入 (6) 式并 整理得

$$E_x = \sum_{s=1}^{M} \frac{-jZ_1 \cos^2 \theta_i k_1 da_s}{1 - q_s \cos^2 \theta_i k_1^2 d^2} H_y,$$
 (12)

定义

$$E_{s} = \frac{-jZ_{1}\left(1 - \frac{\sin^{2}\theta}{n^{2}}\right)k_{1}da_{s}}{1 - q_{s}\left(1 - \frac{\sin^{2}\theta}{n^{2}}\right)k_{1}^{2}d^{2}}H_{y},$$
 (13)

则有

$$E_x = \sum_{s=1}^M E_s. \tag{14}$$

由于等离子体是非磁性材料,相对磁导率为1,即有

$$\begin{cases} Z_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_r}} = Z_0 \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_r}}, \\ k_1 = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \sqrt{\varepsilon_r} = k_0 \sqrt{\varepsilon_r}, \end{cases}$$
(15)

所以(10)式变为

$$Z = \sum_{s=1}^{M} \frac{j\omega\mu_0 da_s \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\varepsilon_r}\right)}{1 - q_s \mu_0 \varepsilon_0 d^2 \omega^2 (\varepsilon_r - \sin^2 \theta)}, \quad (16)$$

将(11),(15)式代入(13)式得

$$E_{s} = \frac{-j\omega\mu_{0}da_{s}\left(1 - \frac{\sin^{2}\theta}{\varepsilon_{r}}\right)}{1 - q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\omega^{2}(\varepsilon_{r} - \sin^{2}\theta)}H_{y}, \quad (17)$$

式中 *s* = 1,...,20,下文相同. 下面对 (17) 式进行处理,将 *ε*<sub>r</sub> 代入并整理得

$$E_{s} - q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\left[\omega^{2} - \omega_{Pe}^{2}\frac{\mathbf{j}\omega}{\mathbf{v}_{e} + \mathbf{j}\omega}\right]E_{s}$$

$$+ q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\sin^{2}\theta \cdot \omega^{2}E_{s} = -\mathbf{j}\omega\mu_{0}da_{s}H_{y}$$

$$+ \mu_{0}da_{s}\sin^{2}\theta \cdot \mathbf{j}\omega\frac{\mathbf{j}\omega\mathbf{v}_{e} - \omega^{2}}{\omega_{Pe}^{2} + \mathbf{j}\omega\mathbf{v}_{e} - \omega^{2}}H_{y}, \qquad (18)$$

反变换到时域:

$$E_{s}(t) - q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\left[-\frac{\partial^{2}E_{s}(t)}{\partial t^{2}}\right]$$
$$+ v_{e}\omega_{Pe}^{2}e^{-v_{e}t} * E_{s}(t) - \omega_{Pe}^{2}E_{s}(t)\right]$$
$$+ q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\sin^{2}\theta\left[-\frac{\partial^{2}E_{s}(t)}{\partial t^{2}}\right]$$

034102-3

$$= -\mu_0 da_s \frac{\partial H_y}{\partial t} + \mu_0 da_s \sin^2 \theta \left\{ \frac{\partial H_y(t)}{\partial t} + \frac{\omega_{Pe}^2}{2} \left[ \left( -\frac{jb}{a} - 1 \right) e^{(ja-b)t} * H_y(t) + \left( \frac{jb}{a} - 1 \right) e^{(-ja-b)t} * H_y(t) \right] \right\},$$
(19)

整理得到

$$(1 + q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\omega_{Pe}^{2})E_{s}(t) - q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\omega_{Pe}^{2}v_{e}e^{-v_{e}t} * E_{s}(t)$$

$$+ (q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2} - q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\sin^{2}\theta)\frac{\partial^{2}E_{s}(t)}{\partial t^{2}}$$

$$= \mu_{0}da_{s}\sin^{2}\theta \cdot \left[hcf1 \cdot e^{(ja-b)t} * H_{y}(t)\right]$$

$$+ hcf2 \cdot e^{(-ja-b)t} * H_{y}(t)\right]$$

$$+ (\mu_{0}da_{s}\sin^{2}\theta - \mu_{0}da_{s})\frac{\partial H_{y}(t)}{\partial t}, \qquad (20)$$

式中系数为

$$a = \sqrt{\omega_{Pe}^{2} - \left(\frac{v_{e}}{2}\right)^{2}},$$
  

$$b = \frac{v_{e}}{2},$$
  

$$hcf1 = \frac{\omega_{Pe}^{2}}{2} \left(-j\frac{b}{a} - 1\right),$$
  

$$hcf2 = \frac{\omega_{Pe}^{2}}{2} \left(j\frac{b}{a} - 1\right).$$
(21)

处理 (20) 式卷积时, 令

$$\varphi_s^n = e^{-v_e t} * E(t)$$

$$= \int_0^t e^{(-v_e \tau)} E_s(t-\tau) d\tau,$$

$$\varphi_{s4}^n = e^{(ja-b)t} * H_y(t)$$

$$= \int_0^t e^{(-v_{eh4})\tau} H_y(t-\tau) d\tau,$$

$$\varphi_{s5}^n = e^{-(ja+b)t} * H_y(t)$$

$$= \int_0^t e^{(-v_{eh5})\tau} H_y(t-\tau) d\tau,$$
(22)

上式中

$$v_{eh4} = -(ja - b),$$
  

$$v_{eh5} = (ja + b),$$
(23)

以上  $\varphi_s^n, \varphi_{s4}^n, \varphi_{s5}^n$  的处理过程见附录 A, 最后 (20) 式 写为如下形式:

$$(1+q_s\mu_0\varepsilon_0d^2\omega_{Pe}^2)E_s(t)-q_s\mu_0\varepsilon_0d^2\omega_{Pe}^2\nu_e\varphi_s^n$$
$$+(q_s\mu_0\varepsilon_0d^2-q_s\mu_0\varepsilon_0d^2\sin^2\theta)\frac{\partial^2 E_s(t)}{\partial t^2}$$

$$= \mu_0 da_s^2 \theta \cdot [hcf1 \cdot \varphi_{s4} + hcf2 \cdot \varphi_{s5}] + (\mu_0 da_s \sin^2 \theta - \mu_0 da_s) \frac{\partial H_y(t)}{\partial t}.$$
 (24)

3 离散时域的 FDTD 迭代式推导

将 (24) 式在 
$$t = n\Delta t$$
 时刻离散  
 $(1 + q_s\mu_0\varepsilon_0d^2\omega_{Pe}^2)E_s^n - q_s\mu_0\varepsilon_0d^2\omega_{Pe}^2v_e\varphi_s^n$   
 $+ (q_s\mu_0\varepsilon_0d^2 - q_s\mu_0\varepsilon_0d^2\sin^2\theta)\frac{E_s^{n+1} - 2E_s^n + E_s^{n-1}}{(\Delta t)^2}$   
 $= \mu_0da_s\sin^2\theta[hcf1\cdot\varphi_{s4} + hcf2\cdot\varphi_{s5}]$   
 $+ (\mu_0da_s\sin^2\theta - \mu_0da_s)\frac{H_y^{n+1/2} - H_y^{n-1/2}}{\Delta t},$  (25)  
由此得到  $E_s^{n+1}$  的迭代式  
 $E_s^{n+1} = \frac{1}{A_s} [B1_sE_s^n + B2_sE_s^{n-1} + B3_s\varphi_s^n + B4_s\varphi_{s4}^n$   
 $+ B5_s\varphi_{s5}^n + B6_s(H_y^{n+1/2} - H_y^{n-1/2})],$  (26)

$$+B5_s\varphi_{s5}^n$$
 -

式中系数

$$A_{s} = -\frac{q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\cos^{2}\theta}{(\Delta t)^{2}},$$

$$B1_{s} = 1 + q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}\omega_{Pe}^{2}\left(1 - \frac{2}{(\Delta t)^{2}\omega_{Pe}^{2}}\cos^{2}\theta\right),$$

$$B2_{s} = \frac{q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}}{(\Delta t)^{2}}\cos^{2}\theta,$$

$$B3_{s} = -q_{s}\mu_{0}\varepsilon_{0}d^{2}v_{e}\omega_{Pe}^{2},$$

$$B4_{s} = -\mu_{0}da_{s}\sin^{2}\theta \cdot hcf1,$$

$$B5_{s} = -\mu_{0}da_{s}\sin^{2}\theta \cdot hcf2,$$

$$B6_{s} = \frac{\mu_{0}da_{s}\cos^{2}\theta}{\Delta t},$$
(27)

(26) 式中

$$\varphi_s^n = e^{(-v_e\Delta t)}\varphi_s^{n-1} + E_s^n\chi^0 + (E_s^{n-1} - E_s^n)\xi^0,$$
  

$$\varphi_{s4}^n = J_{41}^n + J_{42}^n + J_{43}^n,$$
  

$$\varphi_{s5}^n = J_{51}^n + J_{52}^n + J_{53}^n,$$
(28)

其中 J<sup>n</sup><sub>41</sub>, J<sup>n</sup><sub>42</sub>, J<sup>n</sup><sub>43</sub>, J<sup>n</sup><sub>51</sub>, J<sup>n</sup><sub>52</sub>, J<sup>n</sup><sub>53</sub>, 见附录 A.

#### 4 数值验证及分析

#### 4.1 垂直入射情形

非磁化等离子体参数取 v = 300 GHz,  $\omega_p = 2\pi \times 26 \times 10^9$  rad/s, 入射波为高斯脉冲

$$E_i(t) = \exp\left(-\frac{4\pi(t-t_0)^2}{\tau^2}\right),\tag{29}$$

式中,  $\tau = 2.5 \times 10^{-12}$  s,  $t_0 = 2 \times 10^{-12}$  s, 时间步 长为  $\Delta t = 3.125 \times 10^{-13}$  s,  $\tau = 80\Delta t$ , 空间步长为  $\Delta z = 1.875 \times 10^{-4}$  m, 计算时, 计算空间分为 1000 个计算网格, 等离子体薄层涂敷在金属表面, 薄层 厚度取为 0.002, 0.006, 0.01, 0.02 m, 为了防止边界 所产生的电磁波反射, 两端采用修正的 Mur 吸收边 界, 其余为真空. 模拟的时间步为 32000 步. 计算结 果如图 4 和图 5 示, 其中图 4 为垂直极化入射情况 下的反射系数与解析解对比图, 图 5 为平行极化波 垂直入射情况下的反射系数与解析解对比图. 从两 图结果可以看出, 计算结果与解析解相符, 表明本 文方法的可行性和准确性.



图 5 斜入射情形 平行极化时不同厚度反射系数

#### 4.2 斜入射情形: 平行极化

图 6—9 分别为等离子体厚度为 0.002, 0.006, 0.01, 0.02 m 时平行极化波以不同入射角斜入射到 非磁化等离子体薄层的反射系数与解析解对比. 从 图中可见在不同斜入射角情况下计算结果和解析 解完全相符, 表明本文算法在斜入射情况下的准确 性. 计算中的等离子体参数与前面一致.



034102-5

#### 4.3 斜入射情形: 垂直极化

图 10—13 分别为等离子体厚度为 0.002, 0.006, 0.01, 0.02 m 时垂直极化波以 θ 角斜入射到非磁化 等离子体薄层的反射系数与解析解对比, 由图中计 算结果可以看出垂直极化斜入射情况下两者相符. 计算中的等离子体参数与前面一致.





图 13 d=0.02 m 斜入射反射系数与解析解

#### 5 结 论

运用表面阻抗边界条件 FDTD 方法处理了理 想导体表面涂敷非磁化等离子体薄层的反射, 与解 析解相符, 表明本文方法的正确性和有效性.本文 结果为将来解决三维实际等离子体薄涂层目标的 电磁散射问题奠定了理论基础.

### 6 附录A(23)式中卷积的处理

对于卷积

$$\varphi_x^n = \int_0^t e^{(-v_e \tau)} E_x(t-\tau) d\tau \qquad (A1)$$

用分段线性递推卷积 (PLRC) 方法 <sup>[9]</sup> 得到

$$E_x(n\Delta t - \tau) = E_x^{n-n'} + \frac{E_x^{n-n'-1} - E_x^{n-n'}}{\Delta t} (\tau - n'\Delta t), \qquad (A2)$$

因此,

$$\varphi_x^n = \sum_{n'=0}^{n-1} \left[ E_x^{n-n'} \chi^{n'} + \left( E_x^{n-n'-1} - E_x^{n-n'} \right) \xi^{n'} \right], \quad (A3)$$

式中

$$\begin{pmatrix}
\chi^{n'} = \int_{n'\Delta t}^{(n'+1)\Delta t} e^{(-v_e \tau)} d\tau = \frac{1}{v_e} \left[ 1 - e^{(-v_e \Delta t)} \right] e^{(-v_e n'\Delta t)}, \\
\chi^{n'} = \frac{1}{\Delta t} \int_{n'\Delta t}^{(n'+1)\Delta t} e^{(-v_e \tau)} (\tau - n'\Delta t) d\tau = \frac{1}{v_e} \left[ \frac{1}{v_e \Delta t} - \left( 1 + \frac{1}{v_e \Delta t} \right) e^{-v_e n\Delta t} \right] e^{-v_e n'\Delta t},$$
(A4)

所以,

$$\chi^{n'+1} = e^{(-\nu_e \tau)} \chi^{n'}$$
  
$$\xi^{n'+1} = e^{-\nu_e \Delta t} \xi^{n'}.$$
 (A5)

下一时间步的  $\varphi_x$  可写为

$$\varphi_{s4}^{n} = \int_{0}^{t} e^{(-v_{e}\tau)} H_{y}(t-\tau) d\tau$$
$$= J_{41}^{n} + J_{42}^{n} + J_{43}^{n}, \qquad (A7)$$

式中

$$\begin{cases} J_{41}^{n} = \int_{0}^{\Delta t/2} e^{(-\nu_{e}\tau)} H_{y}(t-\tau) d\tau, \\ J_{42}^{n} = \int_{\Delta t/2}^{(n-1/2)\Delta t} e^{(-\nu_{e}\tau)} H_{y}(t-\tau) d\tau, \\ J_{43}^{n} = \int_{(n-1/2)\Delta t}^{n\Delta t} e^{(-\nu_{e}\tau)} H_{y}(t-\tau) d\tau. \end{cases}$$
(A8)

| 用 PLRC 方法

$$H_{y}\left[\left(n-\frac{1}{2}\right)\Delta t-\tau\right]$$
$$=H_{y}^{n-1/2-n'}+\frac{H_{y}^{n-1/2-n'-1}-H_{y}^{n-1/2-n'}}{\Delta t}$$
$$\times\left[\tau-\left(n'-\frac{1}{2}\right)\Delta t\right],$$
(A9)

### 将上式代入 J<sup>n</sup><sub>41</sub>, J<sup>n</sup><sub>42</sub>, J<sup>n</sup><sub>43</sub> 得

$$J_{41}^{n} = \int_{0}^{\Delta t/2} e^{(-v_{e}\tau)} \left[ H_{y}^{n-1/2} + \frac{H_{y}^{n-3/2} - H_{y}^{n-1/2}}{\Delta t} \right] d\tau = J_{411}^{n} + J_{412}^{n},$$

$$J_{42}^{n} = \int_{\Delta t/2}^{(n-1/2)\Delta t} e^{(-v_{e}\tau)} \left[ H_{y}^{n-1/2-n'} + \frac{H_{y}^{n-1/2-n'-1} - H_{y}^{n-1/2-n'}}{\Delta t} \right] \tau,$$

$$X \left[ \tau - \left( n' - \frac{1}{2} \right) \Delta t \right] d\tau,$$

$$J_{43}^{n} = \int_{(n-1/2)\Delta t}^{n\Delta t} e^{(-v_{e}\tau)} H_{y}^{n-1/2-n} d\tau.$$
(A10)

计算得到

$$\begin{cases} J_{411}^{n} = -\frac{1}{v_{e}} \left( e^{\left(-v_{e}\frac{\Delta t}{2}\right)} - 1 \right) \\ J_{412}^{n} = \frac{1}{\Delta t} \int_{0}^{\Delta t/2} e^{\left(-v_{e}\tau\right)} \left(\tau + \frac{\Delta t}{2}\right) d\tau = -\frac{1}{v_{e}\Delta t} \left[ \frac{\Delta t}{2} e^{\left(-v_{e}\frac{\Delta t}{2}\right)} + \frac{1}{v_{e}} \left( e^{\left(-v_{e}\frac{\Delta t}{2}\right)} - 1 \right) \right] + \frac{1}{2} J_{11}^{n} \qquad (A11) \\ J_{42}^{n} = H_{y}^{n-3/2} \chi_{h4}^{1} + \left( H_{y}^{n-5/2} - H_{y}^{n-3/2} \right) \xi_{h4}^{1} + e^{-v_{e}\Delta t} J_{42}^{n-1} \end{cases}$$

$$J_{42}^{n} 前两个初始值为$$

$$J_{42}^{3} = H_{y}^{3/2} \chi_{h4}^{1} + \left(H_{y I I I 0}^{-1/2} - H_{y}^{3/2}\right) \xi_{h4}^{1}$$

$$J_{42}^{2} = H_{y}^{1/2} \chi_{h4}^{1} + \left(H_{y I I I 0}^{-1/2} - H_{y}^{1/2}\right) \xi_{h4}^{1},$$

$$h \ge 2_{III} n = 2; n' = 1$$

$$J_{42}^{3} = H_{y}^{3/2} \chi_{h4}^{1} + \left(H_{y I I I 0}^{-1/2} - H_{y}^{1/2}\right) \xi_{h4}^{1}$$

$$=H_{y}^{3/2}\chi_{h4}^{1} + \left(H_{y}^{1/2} - H_{y}^{3/2}\right)\xi_{h4}^{1} + e^{-\nu_{e}\Delta t}J_{42}^{2},$$
  
$$\geq 2_{\rm Hz}n = 2; n' = 1.$$
(A12)

上式中

$$\begin{split} \chi_{h}^{n'} &= \int_{(n'-1/2)\Delta t}^{(n'+1/2)\Delta t} e^{(-v_{eh4}\tau)} d\tau \\ &= -\frac{1}{v_{eh4}} e^{-v_{eh4}(n'-1/2)\Delta t} (e^{-v_{eh4}\Delta t} - 1) \\ \xi_{h}^{n'} &= \int_{(n'-1/2)\Delta t}^{(n'+1/2)\Delta t} \frac{e^{(-v_{eh4}\tau)}}{\Delta t} \bigg[ \tau - \bigg( n' - \frac{1}{2} \bigg) \Delta t \bigg] d\tau \\ &= -\frac{1}{v_{eh4}\Delta t} e^{-v_{eh4}(n'-1/2)\Delta t} \end{split}$$

$$\left[\Delta t \, \mathrm{e}^{-\nu_{eh4}\Delta t} + \frac{1}{\nu_{eh4}} (\,\mathrm{e}^{-\nu_{eh4}\Delta t} - 1)\right] \tag{A13}$$

$$\chi_{h}^{n'+1} = e^{-\nu_{eh4}\Delta t} \chi_{h}^{n'},$$
  
$$\xi_{h}^{n'+1} = e^{-\nu_{eh4}\Delta t} \xi_{h}^{n'},$$
 (A14)

其中 
$$v_{eh4} = -(ja - b)$$
. 最后得到  $\varphi_{s4}^n$  迭代式为

$$\varphi_{s4}^n = J_{41}^n + J_{42}^{n-1} + J_{43}^{n-1}, \qquad (A15)$$

同理得到 
$$\varphi_{s_5}^n$$
 迭代式为

$$\varphi_{s5}^n = J_{51}^n + J_{52}^{n-1} + J_{53}^{n-1}, \qquad (A16)$$

并且  $v_{eh5} = (ja+b)$ .

- Minkwan K, Gulhan A 2011 Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances In Space Technologies Istanbul, Turkiye, June 9–11, 2011 p412
- [2] Gillman E D, Foster J E, Blankson I M 2010 2010 IEEE International Conference on Plasma Science Norfolk, Virginia, USA, June 20–24, 2010 (abstracts)
- [3] Zivanovic S S, Yee K S, Mei K K 1991 IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 39 471
- [4] Kärkkäinen M K 2003 IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 51 1774
- [5] Maloney J G, Smith G S 1992 IEEE Trans. Antennas Propagat. 40 38
- [6] Kärkkäinen M K 2005 IEEE Trans. Antennas Propagat. 53 1174

- [7] Kärkkäinen M K 2004 IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility 46 222
- [8] Wei B, Dong Y H, Wang F, Li C Z 2010 Acta Phys. Sin. 59 2443 (in Chinese) [魏兵, 董宇航, 王飞, 李存志 2010 物理学报 59 2443]
- [9] Kelley D F, Luebbers R J 1996 IEEE Trans. Antennas Propagat. 44 792
- [10] Luebbers R J, Hunsberger F, Kunz K S 1991 IEEE Trans. Antennas Propagat. 39 29
- [11] Ge D B, Yan Y B 2011 Finite-Difference Time-Domain Method for Electromagnetic Waves (3rd Edn.) (Xi'an: Xidian University Press) p305 (in Chinese) [葛德彪, 闫玉波 2011 电磁波时域有限差分方法 (第三版) (西安: 西安电子科技大学出版社) 第 305 页]

## Finite difference time domain analysis on electromagnetic scattering characteristic of plasma thin layer based on surface impedance boundary condition method\*

Yang Li-Xia<sup>1)</sup> Ma Hui<sup>1)</sup> Shi Wei-Dong<sup>2)</sup> Shi Li-Juan<sup>3)</sup> Yu Ping-Ping<sup>1)</sup>

1) (Department of Communication Enginerring, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

2) (Research Center of Fluid Machinery Engineering and Technology, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)
 3) (Department of Physics, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

(Received 14 June 2012; revised manuscript received 11 July 2012)

#### Abstract

Using the surface impedance boundary condition (SIBC)-finite difference time domain (FDTD) method, the electromagnetic scattering characteristic of non-magnetized plasma coating on metal material is obtained, under the one-dimensional (1D) oblique incident wave condition. The SIBC method can greatly reduce computational memory by ignoring the mesh division of the background material. Firstly, the expression of frequency domain surface impedance is derived, and substituted into boundary condition equation. Then the equation is transformed to time domain via Fourier inverse transformation method, and the formula is quantized to obtain the update equation by piecewise linear recursive convolution (PLRC) method. The algorithm is used to calculate the reflection coefficients of parallel and vertical polarization waves at oblique incident angels. The comparison of the SIBC-FDTD results with analytic solutions shows the validation and effectiveness of proposed method. Finally, the effect of incident angle on reflection coefficient is analyzed by this method.

Keywords: finite-difference time-domain method, surface impedance boundary condition, non-magnetized plasma thin coating

PACS: 41.20.Jb, 42.68.Mj

DOI: 10.7498/aps.62.034102

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61072002), the Ph.D. Programs Foundation of Ministry of Education of China (Grant No. 20093227120018), Elitist of Liu-Da Summit Project in Jiangsu Province at 2011 (Grant No. 2011-DZXX-031), and Postdoctoral Science Foundation in Jiangsu (Grant No. 1201001A).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: lixiayang@yeah.net